

แบบฟอร์มขอรับบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายใน สกว.

Request No. : (สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ)

วันที่รับแบบฟอร์มขอรับบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา : (สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ)

สำหรับผู้ขอรับ

ข้อมูลทั่วไป

วันที่ (ว/ด/ป/ปปป) :

ชื่อผู้ขอรับบริการ :

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

วัตถุประสงค์ :

 เพื่อขอรับสิทธิบัตร (กรณารอกแบบฟอร์ม Invention Disclosure) การประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร (กรณารอกแบบฟอร์ม Invention Disclosure) ขอคำแนะนำการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

ชื่อเรื่อง : (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

Detail / Keyword : (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาหาร เกษตรกรรม การขนส่ง เครื่องสำอางค์ การแพทย์และยา การก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้าง พลังงาน สิ่งแวดล้อม สิ่งทอ โปรแกรม อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์-เครื่องจักร-อุปกรณ์โรงงาน เคมี-ปิโตรเลียม อื่นๆ.....กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ เกษตรเชิงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน อุตสาหกรรมชีวภาพ: พลังงาน-เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

เอกสารแนบ : 1.

2.

(กรณีมี เอกสารแนบ กรุณา e-mail มาที่ (jantarush@trf.or.th และ worawanninee@trf.or.th)

วันที่ต้องการ (ว/ด/ป/ปปป) :

ท่านคาดว่าจะมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ การตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ วันที่

การนำเสนอผลงานวิชาการ วันที่

อื่นๆ คือ

****เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้องประกอบด้วย**

TRF-TLO-01 Rev.1

สิทธิบัตร : 1. การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 2. ขั้นตอนประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 3. การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

อนุสิทธิบัตร : 1. การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 2. การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

Invention Disclosure

รายชื่อผู้ประดิษฐ์ และสถานที่ติดต่อ

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล	สังกัด	โทรศัพท์

สถานที่ติดต่อ

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

ผลงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการใด

- ชื่อโครงการ
- รหัสโครงการ/รหัสสัญญา
- ชื่อหัวหน้าโครงการ
- แหล่งทุน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ท่านเคยเปิดเผย / ตีพิมพ์ / เผยแพร่ ผลงานวิจัย (research results) นี้มาก่อนหรือไม่ ? เมื่อไร? โปรดระบายละเอียดในตารางด้านล่าง (หากเคย โปรดแนบเอกสารประกอบ)

รูปแบบของการเปิดเผยงานวิจัยของท่าน	โปรดใส่		วัน เวลา ที่ทำ การเปิดเผย	หมายเหตุ
	เคย	ไม่เคย		
ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
โปสเตอร์ในงานประชุม/งานแสดงสินค้านานาชาติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
อื่นๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. ท่านเคยสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent search) หรือศึกษาตลาดเบื้องต้น (Preliminary market study) เกี่ยวกับผลงานนี้หรือไม่? ผลเป็นอย่างไร? (หากเคย โปรดให้ข้อสรุปหรือแนบเอกสารประกอบ)

3. ท่านมีผู้ร่วมโครงการ / นักวิจัย / ผู้ช่วยวิจัย หรือหน่วยงานอื่น ร่วมในโครงการนี้หรือไม่? (หากมี โปรดระบุชื่อ และ สังกัด)

- 3.1
- 3.2

4. ผลงานนี้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งใดบ้าง? (หากมีหลายแหล่งทุน โปรดระบุอัตราส่วน)

ได้รับทุนวิจัยจาก..... แหล่งทุนดังนี้

1)แหล่งทุน(ชื่อโครงการ):.....

รหัสโครงการ..... หัวหน้าโครงการ..... อัตราส่วน%.....

2)แหล่งทุน(ชื่อโครงการ):.....

รหัสโครงการ..... หัวหน้าโครงการ..... อัตราส่วน%.....

3)แหล่งทุน(ชื่อโครงการ):.....

รหัสโครงการ..... หัวหน้าโครงการ..... อัตราส่วน%.....

5. ท่านมีการติดต่อกับ กลุ่มอุตสาหกรรม / หน่วยงาน / บริษัท เพื่อพัฒนาผลงานนี้ออกสู่เชิงพาณิชย์บ้างหรือไม่?

- ยังไม่ได้มีการติดต่อกับกลุ่มอุตสาหกรรม
- หน่วยงาน ระบุ.....
- บริษัทเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ระบุ.....

6. ท่านวางแผนที่จะนำผลงานนี้ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือไม่? อย่างไร? (เช่น ทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี / licensing / ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท)

7. ท่านต้องการยื่นขอรับสิทธิบัตรของผลงานนี้ในประเทศใดบ้าง? (โปรดให้เหตุผลในแต่ละประเทศ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางเทคนิค

1. โปรดสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี /กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ และ ปัญหา/ข้อบกพร่อง/จุดด้อย การประยุกต์ใช้ของ ผลงานที่มีอยู่ก่อนผลงานนี้

สิทธิบัตรของผลงานก่อนหน้า	สาระสำคัญ
สิทธิบัตร ประเทศ..... เลขที่	สาระสำคัญ (A)
	ปัญหา/ข้อบกพร่อง/จุดด้อย (B)
สิทธิบัตร ประเทศ..... เลขที่	สาระสำคัญ (A)
	ปัญหา/ข้อบกพร่อง/จุดด้อย (B)
สิทธิบัตร ประเทศ..... เลขที่	สาระสำคัญ (A)
	ปัญหา/ข้อบกพร่อง/จุดด้อย (B)

สรุปได้โดยรวม

2. โปรดสรุป การแก้ปัญหา/จุดเด่น/ข้อได้เปรียบของผลงานนี้

--

3. โปรดเปรียบเทียบ ผลงานนี้กับผลงานที่มีอยู่ก่อนในแง่ ความใหม่ การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมลงในตารางด้านล่าง

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่	*	*	*	สิทธิบัตรที่ขอจด
1.				
2.				
3.				
ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น	*	*	*	สิทธิบัตรที่ขอจด
1.				
2.				
3.				
การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม				
1.				
2.				
3.				

หมายเหตุ:* คือเอกสารอ้างอิง และ หากเอกสารอ้างอิง (Ref.) มีมากกว่าที่ตารางกำหนดให้ทำเป็นตารางแนวนอนหรือแนบไฟล์เอกสารมาได้

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

ในตารางส่วนการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้เปรียบเทียบการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วกับงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ท่านขอยื่นจดให้เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ในมาตราที่ 7 การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ได้แก่ การประยุกต์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (**สิทธิบัตรต้องระบุหัวข้อนี้แต่อนุสิทธิบัตรไม่ต้องระบุหัวข้อนี้**)

การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ในมาตราที่ 8 การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม